This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06053264 A

(43) Date of publication of application: 25.02.94

(51) Int. Cl H01L 21/56
B29C 45/02
B29C 45/36
H01L 23/28
// B29L 31:34

(21) Application number: 04225029

(71) Applicant: So

SONY CORP

(22) Date of filing: 31.07.92

(72) Inventor:

KOBAYASHI HIROTAKA

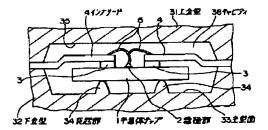
(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide the manufacture of a semiconductor device which can be sealed with the semiconductor held always in fixed place.

CONSTITUTION: A projection 34 is formed in the main mold face 33 of at least one mold 32 of upper and lower molds 31 and 32, and holding a semiconductor chip 1 in the condition of being energized to the side of this projection 34, resin is charged into the cavity 36 between the upper and lower molds 31 and 32. Hereby, the semiconductor chip 1 comes to be sealed with resin without fluctuating up and down.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



THIS PAGE BLANK (USPTO)

(!9)日本国特許庁 (JP)

四公開特許公報(4)

(11)特許出願公開番号

特開平6-53264

(43)公開日 平成6年(1994)2月25日

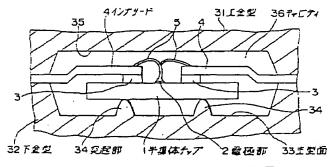
(51) Int. C1. 5 HO1L 21/56 B29C 45/02 45/36 HO1L 23/28 // B29L 31:34	識別記号 庁内整理番号 T 8617-4M 7344-4F 7179-4F J 8617-4M 0000-4F	F! 技術表示箇所 審査請求 未請求 請求項の数1 (全4頁)
(22)出願日	特願平4-225029 平成4年(1992)7月31日	(71)出願人 00002185 ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号 (72)発明者 小林 寛隆 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ ニー株式会社内 (74)代理人 弁理士 船橋 国則

(54)【発明の名称】半導体装置の製造方法

(57)【要約】

【目的】 半導体チップの位置を常に一定箇所に保持した状態で樹脂封止することができる半導体装置の製造方法を提供する。

【構成】 上下金型31、32のうち少なくとも一方の 金型32の主型面33に突起部34を形成し、この突起 部34側に半導体テップ1を付勢させた状態に保持し て、上下金型31、32のキャビティ36内に樹脂を充 項する。これにより半導体チップ1は上下に変動するこ となく樹脂封止されるようになる。



本発明の一実証例を説明が創断面図

【特許請求の範囲】

【請求項1】 上面に電極部が設けられた半導体チップ と、この半導体チップ上に配置されたインナリードと、 前記半導体チップと前記インナリードとの間に設けられ た固定部材とを、上下金型を用いて樹脂封止するための 半導体装置の製造方法において、

1

前記上下金型のうち少なくとも一方の金型の主型面に突 起部を形成し、この突起部側に前記半導体チップを付勢 させた状態に保持して、前記上下金型のキャビティ内に 樹脂を充填するようにしたことを特徴とする半導体装置 10 の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、樹脂封止タイプの半導 体装置の製造方法に関するものである。

[0000.2]

【従来の技術】図6は従来の半導体装置の製造方法を説 明する側断面図である。図において、51は半導体チッ プ、52はインナリード、53は絶縁テープ(固定部 ード52とはワイヤ55を介して接続されている。

【0003】これらの構成部材を上下金型を用いて樹脂 封止する場合は、まず図示のように上金型61と下金型 62とをクランプして、そのキャビティ63内に半導体 チップ51を配置する。続いて、図示せぬランナ及びゲ ートを通して上下金型61、62のキャビティ63内に 樹脂を充填する。これにより、上述した各構成部材が樹 脂によって封止される。

[0004]

造方法においては、上下金型61、62のキャビティ6 3 内に樹脂を注入した際、半導体チップ 5 1 の上下位置 が樹脂の注入圧によって変動し、樹脂硬化後の半導体チ ップ51の位置が上側又は下側に偏倚してしまうという 問題があった。また、これが原因で、パッケージ表面に ワイヤ55が露出したり、樹脂の未充填が発生したり、 さらにはインナリード52と半導体チップ51のエッジ とが接触してしまうなど、種々の不具合が生じていた。 【0005】さらに、ディプレス加工を施したリードフ ードフレーム形状にバラツキが生じ、これによってキャ ビティ63内での半導体テップ51の上下位置が偏倚し たり、半導体チップ51が傾いて保持されるなどの問題 も抱えていた。

【0006】本発明は、上記問題を解決するためになさ れたもので、半導体テップの位置を常に一定箇所に保持 した状態で樹脂封止することができる半導体装置の製造 方法を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 50

成するためになされたもので、上面に電極部が設けられ た半導体チップと、この半導体チップ上に配置されたイ ンナリードと、半導体チップとインナリードとの間に設 けられた固定部材とを、上下金型を用いて樹脂封止する ための半導体装置の製造方法において、上下金型のうち 少なくとも一方の金型の主型面に突起部を形成し、この 突起部側に半導体テップを付勢させた状態に保持して. 上下金型のキャピティ内に樹脂を充填するようにしたも のである。

[8000]

【作用】本発明の半導体装置の製造方法においては、上 下金型のキャビティ内に配置された半導体チップが一方 の金型の主型面に設けた突起部側に付勢された状態で保 持されるため、この状態からキャビティ内に樹脂を充填 させるようにすれば、半導体チップは、上下に変動する ことなく常に一定箇所に保持され且つその位置は上述し た突起部によって規制される.

[0009]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細 - 材)であり、半導体チップ51の電極部54とインナリー 20 に説明する。図1は本発明の一実施例を説明する側断面 図である。図において、1は半導体チップであり、この 半導体テップ1の上面には複数の電極部2 (図では1個 だけ表示)が設けられている。この半導体テップ1上に は絶縁テープ3 (固定部材)を介してインナリード4が 配置されている。また、半導体チップ1の電極部2とイ ンナリード4とはワイヤ5を介して接続されている。 【0010】一方、図中31は上金型、32は下金型で

あり、これら上下金型31、32のうち一方の金型、す

なわち下金型32の主型面33には突起部34が設けら 【発明が解決しようとする課題】しかしながら従来の製 30 れている。この下金型32の突起部34は、他方の上金 型31の主型面35に向けて所定量だけ突出して形成さ れており、この突起部34の突出量によってキャビティ 36内での半導体チップ11の上下位置が規定される。 【0011】ところで、半導体チップ11を上下金型3 1、32のキャビティ36内に配置する前の状態では、 図2に示すように、インナリード4の先端側が幾分下方 に傾斜したかたちで形成されている。こうした状態の構 成部材を図1に示すように上下金型31、32でクラン プして、そのキャビティ36内に半導体テップ1を配置 レームを採用した場合は、その寸法出しの難易度からリ 40 しようとすると、そのクランプ途中において、まず下金 型32の突起部34が半導体チップ1の下面に当接す る。さらに上下金型31、32のクランプを進行させる と、それに伴ってインナリード4の先端側が半導体テッ プ1の下面と下金型32の突起部34との圧接によって 徐々に押し戻されていく。そして、クランプが完了した 時点では、インナリード4の先端側はほぼ水平に保持さ れるとともに、半導体チップ1はインナリード4の弾性 力によって下金型32の突起部34側に付勢された状態 で位置決め保持される。

【0012】このような状態の下で上下金型31、32

のキャピティ36内に樹脂を売填した場合、半導体テッ プ1は、インナリード4の弾性力によって突起部34側 に付勢されているため、樹脂の注入圧がかかっても上下 に変動することはない。すなわち、キャビティ36内の 半導体テップ 1 はインナリード 4 の弾性力により常に一 定箇所に保持された状態で樹脂封止される。

【0013】そのうえ、図例のようにディプレス加工を 施したリードフレームを採用した場合でも、上下金型3 1. 32のキャビティ36内における半導体チップ1の 位置は下台型32の突起部34によって一定箇所に規制 10 される。

【0014】なお、上記実施例においては、半導体チッ プ1の電極部2とインナリード4とがワイヤ15を介し て接続されたものを、上下金型31、32によって樹脂 封止する場合について説明したが、本発明の製造方法の 適用はこのタイプに限定されるものではない。すなわ ち、図3に示すように、半導体チップ21の電極部(不 団示) とインナリード22とがバンプ23 (固定部材) によって接続された、いわゆるTAB (Tape Au tomated Bonding)方式の半導体装置に 20 ドフレームの寸法出しの難易度が大幅に緩和される。 対しても適用可能である。

【0015】このTAB方式の場合においては、上下金 型31、32のキャビティ36内に半導体チップ21を 配置する前の状態でインナリード22の先端側が図4に 示すように幾分下方に傾いて形成されているが、上下金 型31、32をクランプする際の半導体チップ21の下 すように略水平に保持される。この状態で、半導体チッ プ21はインナリード22の弾性力により下金型32の 突起部34側に付勢され、且づその位置は下金型32の 30 である。 突起部34によって規制される。

【0016】 さらに上記いずれの場合においても、上下 、金型31、32のうち、下金型32側に突起部34が設 けられているが、これとは反対に、図5に示す如く上金 型31の主型面35に突起部34が設けられる場合も考 えられる。このような場合は、上下金型31、32のキ + ビティ36内に半導体チップ21を配置する前の状態 でインナリード22の先端側が幾分上方に傾斜したかた ちで形成されており、上下会型31、32をクランプす る際の突起部34との圧接によってインナリード22は 40 32 下金型 図5に示すように略水平に保持される。この状態におい ても、半導体チップ21はインナリード22の弾性力に より上金型31の突起部34側に付勢され、且つその位

置は上金型31の疾電部34によって規制される。 [0017]

(発明の効果)以上、説明したように本発明の半導体装 置の製造方法によれば、上下金型のうち一方の金型の主 型面に設けた突起部側に半導体チップを付勢させた状態 で保持し、この状態からキャビティ内に樹脂を充填する ようにしたので、樹脂の注入圧がかかっても半導体チッ プは上下に変動することなく常に一定箇所に保持された 状態で樹脂封止されるようになる。これにより樹脂硬化 後の半導体テップの位置精度が格段に高められ、もって 半導体装置の薄型化が可能となる。

【0018】さらに、本発明によれば、ディプレス加工 を施したリードフレームを採用した場合でも、上下金型 のキャピティ内での半導体チップの位置が上述の突起部 によって一定箇所に規制されるようになるため、従来の ようにリードフーム形状に多少のバラツキがあっても半 導体チップが傾いて保持されるようなことはない。ま た、これによってリードフレームのディブレス量の許容 幅を従来よりも大きく設定できるようになるため、リー

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を説明する側断面図である。

【図2】クランプ前のリードフレーム形状を説明する図 である.

【図3】本発明の他の実施例を説明する側断面図であ

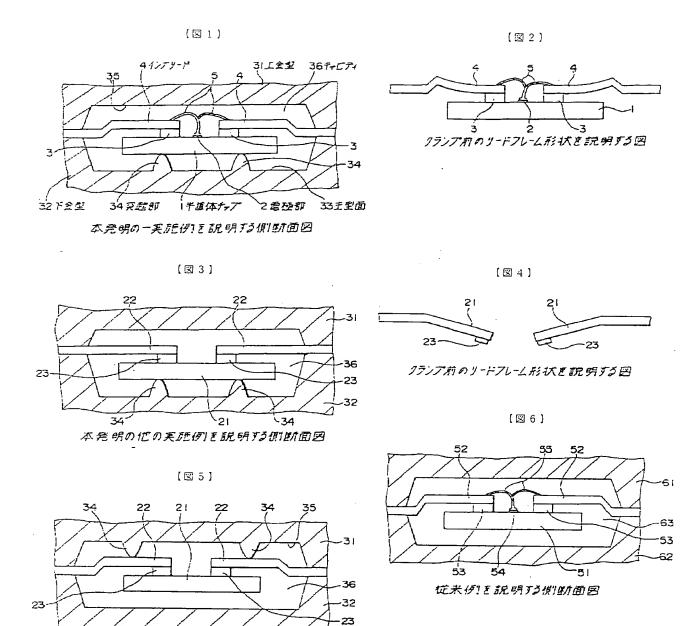
【図4】クランプ前のリードフレーム形状を説明する図 である.

【図 5 】 本発明のさらに他の実施例を説明する側断面図

【図 6 】従来の半導体装置の製造方法を説明する側断面 図である。

【符号の説明】

- 1.21 半導体チップ
- 2 竜極部
- 3 絶縁テープ(固定部材)
- 4、22 インナリード
- 23 バンプ (固定部材)
- 3 1 上金型
- 33、35 主型面
- 3 4 突起部
- 36 キャピティ



本発明のさらに他の実施例を説明する側断面図